

真空沉积技术



作者：李学丹等编著

出版社：杭州：浙江大学出版社

出版日期：1994.08

总页数：242

说明：登录教客网 (<https://www.jiaokey.com/book/detail/10951981.html>) 查找全本阅读方式

真空沉积技术 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/10951981.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/10951981.html>

书名：真空沉积技术